This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 197439

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)9月1日

C 03 B 37/018 20/00 G 02 B 6/00

8216-4G

7344-4G S-7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

多孔質ガラス棒の製造方法とその装置

昭60~38098 の特 酣

顕

E

29出 顋 昭60(1985)2月27日

Ш 添 四分 明 者

英 世

勝

古河電気工業株式会社千葉電線 市原市八幡海岸通6番地

製造所内

野 四発 明 者 飯

人

理

沙代

市原市八幡海岸通6番地

古河電気工業株式会社千葉電線

製造所内

老 砂発 眀 紤 夜

市原市八幡海岸通6番地 古河電気工業株式会社千葉電線

製造所内

古河電気工業株式会社 创出 顧 人

弁理士 齋藤

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

多孔質ガラス棒の製造方法と 幕明の名称 その発盤

特許請求の範囲

- (1) 容器側部の排気口、容器上部からその内部に わたる上下方向の通路部、および容器下部からそ の内部に先端が装着されたガラス散粒子生成用の パーナを有する反応容器と、上記通路部から反応 容器内へ上下敷自在かつ回転自在に挿入された ターゲットとを用い、反応容器内の所定位置で図 転しているターゲットの下端には、パーナを介し て生成されたガラス微粒子を噴射かつ塩積させて 多孔質ガラス棒を形成し、酸多孔質ガラス棒の成っ 長速度に応じてターゲットを引き上げる多孔質ガ ラス棒の製造方法において、上記反応容器内には その通路部の外周に沿う下降気流を生じさせるこ とを特徴とする多孔貫ガラス梯の製造方法。
- (2) 通路部の外周に沿う下降気流が一定となるよ う、当該気流の流量を調整する特許請求の範囲第 1 収記載の多孔段ガラス棒の製造方法。

- (3) 反応容器内の排気圧が一定となるよう、通路 部の外属に沿う下降気流の流量を調整する特許語 **业の範囲終1項記載の多孔管ガラス筋の製造方**
- (4) 存器側部の排気口、容器上部からその内部に わたる上下方向の通路部、および容易下部からそ の内部に先端が装着されたガラス教粒子生成用の パーナを友する反応疾患と、上記過略部から反応 容器内へ上下動自在かつ回転自在に挿入された ターゲットとを備えた多孔質ガラス棒の製造装置 において、上記通路部の上には気密性を有する筒 体が連結され、反応容器の上部内周と通路部外周 との間には下降気流を形成するためのガス流路が 形成され、そのガス流路の上端にガス流入部が形 成されていることを特徴とする多孔質ガラス棒の 勉济处置。
- (5) ガス流入部が反応容器の上面に穿設された複 数の透孔からなる特許請求の範囲第4項記載の多 孔費ガラス梯の製造装置。
- (8) ガス苺入口とリング状のガス吐出口とを有す

る部材を介してガス流入部が形成されている特許 請求の範囲第4項記載の多孔質ガラス棒の製造姿 級。

(7) ガス導入口には液量調整器を有する配管系が 接続されている特許請求の範囲第6項記載の多孔 質ガラス穂の製造装置。

3 発明の詳細な説明

『産業上の利用分野』

本発明は光ファイバ用、ロッドレンズ用などの 光学系多孔質ガラス母材をVAD法により製造す る際の方法と装置に関する。

『従来の技術』

VAD法により光学系の多孔費ガラス母材を製造するとき、その製造雰囲気を形成している反応 容器内の気流を安定させる必要があり、その安定 性が十分に確保できないと、多孔質ガラス母材の 外径変動、屈折率分布の変動が大きくなる。

そのため、反応容器の排気圧をコントロールしたり、反応容器上部からその内部へ流量制御、圧力制御されたガスを流入させるなど、適宜の手段

ス飲粒子の噴射方向)にも変化が生じる。

説明を省略した特別昭58-88234号公報の発明で も阿様の現象が生じる。

『発明が解決しようとする問題点』

上途したように従来法の場合は、パーナ火炎の 指向性に変化が生じるため、所望長さの多孔質ガラス棒8を製造する際、そのガラス棒8の外径変 動や屈折率分布の変動を確実に防止することがで ず、これを補償すべき通路管3内の流量制御、反 応容器1内の圧力制御も困難である。

一方、通路管3の内径を大きくして上記流動性の変化を無視できる程度に小さくした場合、多孔質ガラス線8の外径は安定するようになるが、この場合は反応容器上部からの流動エネルギが小さくなることにより、パーナ(からのガラス微粒子が容器1内で乱舞し、多孔質ガラス線8の屈折率分布の安定性が損なわれる。

本発明は上記の問題点に最み、反応容線内における変動性を安定させ、これにより長手方向にわたる外径、屈折率分布の安定した多孔費ガラス体

が講じられており、これらに関する技術として例 えば特開昭58-88234号公報、特勝昭57-135738 号 公報の発明が提供されている。

使来法として特別昭57-135738 号公報の発明を 供示した第3図(イ)(ロ)において、1 は持気ロ 2 を有する反応容器、3 は反応容器1 の上部から その内部へ挿入された通路管、4 は反応容器1 の 下部からその内部へ先端が装着されたガラス 数粒 子生成用のバーナ、5 はターゲット、8 は多孔質 ガラス棒である。

第3図の方法では、多孔質ガラス線8を形成するに際して通路管3内からその下方へ所定のガスを流すが、同図(イ)のごとく多孔質ガラス線8の形成初期には通路管3内のクリアランスが大きく、多孔質ガラス線8の成長とともにこれが通路管3内に侵入したとき、上記クリアランスが小さくなる。

したがって多孔質ガラス棒8の成長にともない 通路管3を介した流動性に変化が生じ、これとと もに反応容器1内でのパーナ火長の指向性(ガラ

が得られる方法および装置を提供しようとするも のである。

「問題点を解決するための手段」

* 本発明方法の場合。

* 本発明装置の場合。

 からその内部に先端が装着されたガラス敬粒子生成用のパーナを有する反応容器と、上記通路部から反応容器内へ上下動自在かつ回転自在に輝みされたターゲットとを備えた多孔質ガラス様の製造設置において、上記通路部の上には気密性を有する流体が直結され、反応容器の上部内周と通路部外周との間には下降気流を形成するためのガス流路が形成され、そのガス流路の上端にガス流入部が形成されていることを特徴としている。

「作用」

本発明において、反応容器内のパーナ先編より 噴射したガラス微粒子を四転状態のターゲット下 端に堆積させて多孔質ガラス棒を形成し、 該多孔 質ガラス棒の成長速度に応じてターゲットを引き 上げる点は従来例と同じであるが、こうして多孔 買ガラス棒を形成するとき、反応容器内には通路 都の外周に沿う下降気流を生じさせる。

上記のようにして多孔質ガラス棒を製造すると き、 通路部内を多孔質ガラス棒はターゲットとと もに通路部内を通り、下降気流は通路部の外間に

下部からその内部へ先端が装着されたガラス散粒 子生成用のパーナ、15は回転かつ上下動自在な既 知のターゲットである。

上記において、通路部13の上面には気密性を存する資体18が連結され、反応容器11の上部内周と 通路部13外周との間には下降気変を生じさせるためのガス流路17が形成されているとともにそのガス流路17の上端にはガス導入部18が形成されている

なお、第1図の場合は反応容器11の上面に等間 隔で穿設された複数の円形透孔によりガス導入部 18が形成されており、第2図の場合はガス導入口 18とリング状のガス吐出口20とを有する部材を介 してガス流入部18が形成されているとともにガス 導入口19には流量調整器21を有する配管系22が接 続されている。

図中、23は多孔質ガラス棒を示す。

上述した図示の装置により多孔質ガラス線23を製造するとき、ターゲット15はその下端が反応容器11内の所定位置まで抑入されて回転され、パー

沿って排気口へと流れる。

したがって、はじめターゲットが通り、つぎに 成長した多孔質ガラス棒が通ることにとより通路 部内のクリアランスが変化するとしても、その通 路部外周に沿って下降する気流には、上記クリア ラスの変化による影響が生ぜず、常に安定した流 動性を見する。

その結果、安定状態の下降気流により多孔費が ラス母材の外径がほぽ一定に仕上がり、また、 塩 被面に対し一定したパーナ火炎の指向性、下降気 流によるガラス数粒子の乳舞組止など、これらの 相乗効果により、多孔質ガラス母材の母手方向に わたる屈折率分布も一定化し、かくて品質、特性 のよい多孔質ガラス母材が得られる。

「実 油 例」

以下、本発明方法および装置の具体例につき、 図面を参照して説明する。

第1図、第2図において、11は排気ロ12を有する反応容器、13は反応容器11の上部からその内部にわたって散けられた連路部、14は反応容器11の

ナ14を介した火炎加水分解反応による生成物すな わちガラス数粒子が上記ターゲット15の下嬢に向 けて噴射かつ塩精される。

かかるガラス被粒子の物度により、ターゲット 16の下端には多孔質ガラス様23が形成され、缺多 孔質ガラス様23の成長速度に応じてターゲット 16 は通路部13内、簡体18内を上方へ引き上げられる が、この際、反応容器11内は排気口12より排気さ れるとともにその排気にともなう自然導入、また は配管系22からの強制導入により所定のガスがガス導入部18からガス放路17へと導入され、これに より通路部13の外間に沿う下降気流が生じる。

前途したように、通路部13の外周に沿って排気 口12へと流れる当該下降気旋は、通路部13内のク リアランスの変化に影響されない安定した流動性 を示し、堆積面に対する一定したパーナ火炎の指 向性、ガラス数粒子の乱舞組止などの作用効果を 奏するから、多孔質ガラス母材23の長手方向にわ たる外優および屈折率分布が一定となる。

なお、上記において多孔質ガラス格23を製造す

特開昭61-197439 (4)

るとき、反応容器11内の排気圧、下降気流の液量 等を一定に保持すべき圧力コントロール、液量コ ントロールを行なうのがよく、これらの創費は排 気口12に接続された配管系の排気量調整器(図示 せず)、ガス導入口18に接続された配管系22の流 量調整器21等により調整して行なう。

『発明の効果』

以上説明した通り、本発明方法によるとまは、 VAD法により多孔質ガラス棒を製造するとき、 反応容器内の通路部外周に沿う下降気流を生じさ せるから、通路部内のクリアランスの変化に影響 されない安定した当験下降気流により、長手方向 にわたる外径および抵折率分布の一定な多孔質ガラス母材が得られる。

一方、本発明装置の場合、反応容器の持気口と 通路部、ガラス微粒子生成用のパーナ、ターゲット等を備えているだけでなく、反応容器の上部内 周と通路部外周との間にガス旋路が形成され、そ のガス旋路の上端にはガス旋入部が形成され、上 記通路部の上には気密性を有する簡体が連結され ているから、所定の下降気流を容易に生じさせる ことができ、多孔質ガラス棒の引き上げ操作も通 路部上の簡体を利用して反応容器内の雰囲気を損 なうことなく行ない得る。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明方法ならびに装置の一実施例を 略示した説明図、第2図は岡上の他実施例を略示 した説明図、第3図(イ)(ロ)は従来例の説明図 である。

11 • • • 反応容器

12 • • • 排気口

13 . . . 海路部

14

15・・・ターゲット

18 . . . 10:44

17・・・ガス旋路

18・・・ガス導入部

18・・・ ガス導入口

20・・・ガス牡出口

21 · · · 液量调整器

22・・・配管系

23 - - - 多孔質ガラス様

代理人 弁理士 斉 藤 蕻 雄

